

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第6409695号
(P6409695)

(45) 発行日 平成30年10月24日(2018.10.24)

(24) 登録日 平成30年10月5日(2018.10.5)

(51) Int.Cl. F I
C07F 7/18 (2006.01) C O 7 F 7/18 U
C09K 3/00 (2006.01) C O 9 K 3/00 R

請求項の数 4 (全 16 頁)

(21) 出願番号	特願2015-134132 (P2015-134132)	(73) 特許権者	000002060
(22) 出願日	平成27年7月3日 (2015.7.3)		信越化学工業株式会社
(65) 公開番号	特開2017-14168 (P2017-14168A)		東京都千代田区大手町二丁目6番1号
(43) 公開日	平成29年1月19日 (2017.1.19)	(74) 代理人	100079304
審査請求日	平成29年5月25日 (2017.5.25)		弁理士 小島 隆司
		(74) 代理人	100114513
			弁理士 重松 沙織
		(74) 代理人	100120721
			弁理士 小林 克成
		(74) 代理人	100124590
			弁理士 石川 武史
		(74) 代理人	100157831
			弁理士 正木 克彦

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 アミノ基を有する有機ケイ素化合物及びその製造方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

下記一般式(1)

【化1】



(式中、R¹は炭素数1～10の非置換のアルキル基、炭素数2～10の非置換のアルケニル基又は炭素数6～10の非置換のアリール基である。R²は炭素数2～10の非置換のアルケニル基又は炭素数6～10の非置換のアリール基である。R³及びR⁴は炭素数1～10の非置換の1価炭化水素基であり、各々同一又は異なってもよい。nは0～2の整数である。)

で示されるアミノ基を有する有機ケイ素化合物。

【請求項2】

下記一般式(2)

【化2】



(式中、 R^1 は炭素数1～10の非置換のアルキル基、炭素数2～10の非置換のアルケニル基又は炭素数6～10の非置換のアリール基である。 R^2 は炭素数2～10の非置換のアルケニル基又は炭素数6～10の非置換のアリール基である。)

で示されるアミン化合物と下記一般式(3)

【化3】



(式中、 R^3 及び R^4 は炭素数1～10の非置換の1価炭化水素基であり、各々同一又は異なってもよい。 n は0～2の整数である。)

で示される -グリシドキシプロピルアルコキシシランを反応させ、得られた反応混合物を溶媒還流下で脱アルコール環化することを特徴とする請求項1記載のアミノ基を有する有機ケイ素化合物の製造方法。

【請求項3】

下記一般式(2)

【化4】



(式中、 R^1 は炭素数1～10の非置換のアルキル基、炭素数2～10の非置換のアルケニル基又は炭素数6～10の非置換のアリール基である。 R^2 は炭素数2～10の非置換のアルケニル基又は炭素数6～10の非置換のアリール基である。)

で示されるアミン化合物に、下記一般式(3)

【化5】



(式中、 R^3 及び R^4 は炭素数1～10の非置換の1価炭化水素基であり、各々同一又は異なってもよい。 n は0～2の整数である。)

で示される -グリシドキシプロピルアルコキシシランを反応する際に、溶媒還流下で脱アルコール環化反応を同時に行うことを特徴とする請求項1記載のアミノ基を有する有機ケイ素化合物の製造方法。

【請求項4】

塩基性触媒の存在下で脱アルコール環化することを特徴とする請求項2又は3記載のアミノ基を有する有機ケイ素化合物の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、シランカップリング剤、表面処理剤、繊維処理剤、接着剤、塗料添加剤、高分子変性剤等に有用なアミノ基を有する有機ケイ素化合物及びその製造方法に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来、アミノ基を有する有機ケイ素化合物は、シランカップリング剤、表面処理剤、繊維処理剤、接着剤、塗料添加剤等に有用であることが知られている。特に、高分子材料の機械的特性や耐熱性を向上させる目的で無機材料(例えばガラス繊維、金属、酸化物充填剤)を添加する場合、上記有機ケイ素化合物を用いることで、高分子材料と無機材料との密着性向上や無機材料の分散状態がよくなることが知られており、期待される添加効果がより高くなることが知られている。

【0003】

上記のような有機ケイ素化合物を含め、シランカップリング剤は、使用する際の混合プロセス中において、相当量のアルコールが発生することは公知である。近年、地球温暖化

10

20

30

40

50

の整数である。)

で示されるアミノ基を有する有機ケイ素化合物。

[2] 下記一般式 (2)

【化 2】



(式中、 R^1 は炭素数 1 ~ 10 の非置換のアルキル基、炭素数 2 ~ 10 の非置換のアルケニル基又は炭素数 6 ~ 10 の非置換のアリール基である。 R^2 は炭素数 2 ~ 10 の非置換のアルケニル基又は炭素数 6 ~ 10 の非置換のアリール基である。)

10

で示されるアミン化合物と下記一般式 (3)

【化 3】



(式中、 R^3 及び R^4 は炭素数 1 ~ 10 の非置換の 1 価炭化水素基であり、各々同一又は異なってもよい。 n は 0 ~ 2 の整数である。)

で示される - グリシドキシプロピルアルコキシシランを反応させ、得られた反応混合物を溶媒還流下で脱アルコール環化することを特徴とする [1] 記載のアミノ基を有する有機ケイ素化合物の製造方法。

[3] 下記一般式 (2)

【化 4】



(式中、 R^1 は炭素数 1 ~ 10 の非置換のアルキル基、炭素数 2 ~ 10 の非置換のアルケニル基又は炭素数 6 ~ 10 の非置換のアリール基である。 R^2 は炭素数 2 ~ 10 の非置換のアルケニル基又は炭素数 6 ~ 10 の非置換のアリール基である。)

で示されるアミン化合物に、下記一般式 (3)

【化 5】



(式中、 R^3 及び R^4 は炭素数 1 ~ 10 の非置換の 1 価炭化水素基であり、各々同一又は異なってもよい。 n は 0 ~ 2 の整数である。)

で示される - グリシドキシプロピルアルコキシシランを反応する際に、溶媒還流下で脱アルコール環化反応を同時に行うことを特徴とする [1] 記載のアミノ基を有する有機ケイ素化合物の製造方法。

[4] 塩基性触媒の存在下で脱アルコール環化することを特徴とする [2] 又は [3] 記載のアミノ基を有する有機ケイ素化合物の製造方法。

【発明の効果】

【 0 0 1 0】

本発明によれば、上記アミノ基を有する有機ケイ素化合物を用いることにより、高分子材料への相溶性や密着性が向上し、高分子材料に高い機械的特性や耐熱性を付与することができる。また、本発明の有機ケイ素化合物は、容易に精製が可能で、使用時に発生するアルコール量を低減することができる。更に、本発明の有機ケイ素化合物は、活性な水素原子を有さないため、イソシアネート基やエポキシ基等の活性水素と反応性を有する官能基を持ったポリマー組成物へ添加する場合、官能基が反応することがなく、使用する時に加水分解等により水酸基を発生させることが可能である。また、アニオン重合末端変性剤として用いた場合、アニオン重合末端は環内の酸素原子とは反応せず、選択的にアルコキシケイ素部位と反応するため、定量的にアニオン重合末端にケイ素原子と結合した酸素原子を導入することができ、その後の加水分解等により容易にアミノ基及び水酸基変性高分

40

50

子を製造することが可能である。

【図面の簡単な説明】

【0011】

【図1】実施例1で得られた化合物の重クロロホルム溶液にて測定した¹H-NMRスペクトルである。

【図2】実施例1で得られた化合物のIRスペクトルである。

【図3】実施例2で得られた化合物の重クロロホルム溶液にて測定した¹H-NMRスペクトルである。

【図4】実施例2で得られた化合物のIRスペクトルである。

【図5】実施例3で得られた化合物の重クロロホルム溶液にて測定した¹H-NMRスペクトルである。

【図6】実施例3で得られた化合物のIRスペクトルである。

【発明を実施するための形態】

【0012】

本発明のアミノ基を有する有機ケイ素化合物は、下記一般式(1)

【化6】



(式中、R¹は炭素数1~10の置換又は非置換のアルキル基、炭素数2~10の置換又は非置換のアルケニル基、炭素数6~10の置換又は非置換のアリール基、又は炭素数7~10の置換又は非置換のアラルキル基である。R²は炭素数2~10の置換又は非置換のアルケニル基、炭素数6~10の置換又は非置換のアリール基、又は炭素数7~10の置換又は非置換のアラルキル基である。R³及びR⁴は炭素数1~10の置換又は非置換の1価炭化水素基であり、各々同一又は異なってもよい。nは0~2の整数である。)で示されるアミノ基を有する有機ケイ素化合物である。

【0013】

上記一般式(1)中、R¹は炭素数1~10、好ましくは1~6の置換又は非置換のアルキル基、炭素数2~10、好ましくは2~6の置換又は非置換のアルケニル基、炭素数6~10の置換又は非置換のアリール基、又は炭素数7~10の置換又は非置換のアラルキル基である。具体例としては、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、n-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、n-ノニル基、n-デシル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル基等の直鎖状、イソプロピル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、イソヘキシル基、イソヘプチル基、イソオクチル基、tert-オクチル基、イソノニル基、イソデシル基、イソウンデシル基、イソドデシル基等の分岐状、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等の環状のアルキル基、ビニル基、アリル基、メタリル基、ブテニル基、ヘプテニル基、ヘキセニル基、シクロヘキセニル基等のアルケニル基、フェニル基、トリル基、キシリル基等のアリール基、ベンジル基等のアラルキル基が挙げられる。特に、樹脂との相溶性を改善する観点から、ビニル基、アリル基、フェニル基が好ましい。また、炭化水素基の水素原子の一部又は全部が置換されていても良く、該置換基としては、具体的には、例えば、メトキシ基、エトキシ基、(イソ)プロポキシ基等のアルコキシ基；フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子からなる基、シアノ基、アミノ基、芳香族炭化水素基、エステル基、酸素原子を介在するアルキル基、アシル基、スルフィド基、アルキルシリル基、アルコキシシリル基等が挙げられ、これらを組み合わせて用いることもできる。これらの置換基の置換位置は特に限定されず、置換基数も限定されない。

【0014】

上記一般式(1)中、R²は炭素数2~10、好ましくは炭素数2~6の置換又は非置

換のアルケニル基、炭素数 6 ~ 10 の置換又は非置換のアリール基、又は炭素数 7 ~ 10 の置換又は非置換のアラルキル基である。具体例としては、例えば、ビニル基、アリル基、メタリル基、ブテニル基、ヘブテニル基、ヘキセニル基、シクロヘキセニル基等のアルケニル基、フェニル基、トリル基、キシリル基等のアリール基、ベンジル基等のアラルキル基が挙げられる。特に、樹脂との相溶性を改善する観点から、ビニル基、アリル基、フェニル基が好ましい。また、炭化水素基の水素原子の一部又は全部が置換されていても良く、該置換基としては、上記 R¹と同様の置換基が挙げられる。

【 0 0 1 5 】

また、式 (1) において、R³及びR⁴は炭素数 1 ~ 10、好ましくは 1 ~ 6 の置換又は非置換の 1 価炭化水素基であり、直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、アルケニル基、アリール基等が挙げられる。具体的には、例えば、メチル基、エチル基、n - プロピル基、n - ブチル基、n - ペンチル基、n - ヘキシル基、n - ヘプチル基、n - オクチル基、n - ノニル基、n - デシル基、n - ウンデシル基、n - ドデシル基等の直鎖状、イソプロピル基、イソブチル基、sec - ブチル基、tert - ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、イソヘキシル基、イソヘプチル基、イソオクチル基、tert - オクチル基、イソノニル基、イソデシル基、イソウンデシル基、イソドデシル基等の分岐状、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等の環状のアルキル基、フェニル基、トリル基、キシリル基等のアリール基、ベンジル基等のアラルキル基が挙げられる。また、炭化水素基の水素原子の一部又は全部が置換されていても良く、該置換基としては、上記 R¹と同様の置換基が挙げられ、特に経済性の観点から、メチル基、エチル基が好ましい。

【 0 0 1 6 】

一般式 (1) で示される化合物として具体的には、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - メチル - N - ビニルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - エチル - N - ビニルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - プロピル - N - ビニルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - ブチル - N - ビニルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - イソプロピル - N - ビニルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - シクロヘキシル - N - ビニルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N, N - ジビニルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - アリル - N - ビニルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - フェニル - N - ビニルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - ベンジル - N - ビニルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - メチル - N - アリルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - エチル - N - アリルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - プロピル - N - アリルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - ブチル - N - アリルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - イソプロピル - N - アリルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - シクロヘキシル - N - アリルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N, N - ジアリルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - フェニル - N - アリルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - ベンジル - N - アリルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - メチル - N - フェニルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - エチル - N - フェニルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメト

- アリルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメチル - 8 - (N - ベンジル - N - アリルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメチル - 8 - (N - メチル - N - フェニルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメチル - 8 - (N - エチル - N - フェニルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメチル - 8 - (N - プロピル - N - フェニルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメチル - 8 - (N - ブチル - N - フェニルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメチル - 8 - (N - イソプロピル - N - フェニルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメチル - 8 - (N - シクロヘキシル - N - フェニルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメチル - 8 - (N, N - ジフェニルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン、2, 2 - ジメチル - 8 - (N - アリル - N - フェニルアミノメチル) - 1, 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタン等が挙げられる。これらの化合物は、相溶性パラメータの値が好ましくは $10 (\text{cal}/\text{cm}^3)^{1/2}$ (Fedors 計算法 25) 以上、より好ましくは $11 \pm 1 (\text{cal}/\text{cm}^3)^{1/2}$ 以上の樹脂において、相溶性が向上する。

10

【0017】

次に、上記一般式(1)で示されるアミノ基を有する有機ケイ素化合物の製造方法について、説明する。上記一般式(1)で示されるアミノ基を有する有機ケイ素化合物は、例えば下記一般式(2)

20

【化7】

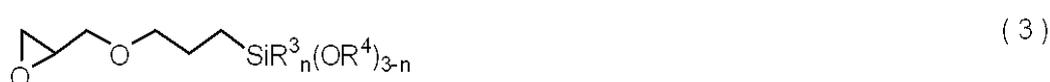


(式中、 R^1 は炭素数1~10の置換又は非置換のアルキル基、炭素数2~10の置換又は非置換のアルケニル基、炭素数6~10の置換又は非置換のアリール基、又は炭素数7~10の置換又は非置換のアラルキル基である。 R^2 は炭素数2~10の置換又は非置換のアルケニル基、炭素数6~10の置換又は非置換のアリール基、又は炭素数7~10の置換又は非置換のアラルキル基である。)

30

で示されるアミン化合物と、下記一般式(3)

【化8】



(式中、 R^3 及び R^4 は炭素数1~10の置換又は非置換の1価炭化水素基であり、各々同一又は異なってもよい。 n は0~2の整数である。)

で示される - グリシドキシプロピルアルコキシシランを反応させ、得られた反応混合物を溶媒還流下で脱アルコール環化することにより得られる。

【0018】

40

一般式(2)で示される化合物として具体的には、メチルビニルアミン、エチルビニルアミン、 n -プロピルビニルアミン、 n -ブチルビニルアミン、イソプロピルビニルアミン、シクロヘキシルビニルアミン、ジビニルアミン、アリルビニルアミン、フェニルビニルアミン、ベンジルビニルアミン、メチルアリルアミン、エチルアリルアミン、 n -プロピルアリルアミン、 n -ブチルアリルアミン、イソプロピルアリルアミン、シクロヘキシルアリルアミン、ジアリルアミン、フェニルアリルアミン、ベンジルアリルアミン、メチルフェニルアミン、エチルフェニルアミン、 n -プロピルフェニルアミン、 n -ブチルフェニルアミン、イソプロピルフェニルアミン、シクロヘキシルフェニルアミン、ビニルフェニルアミン、アリルフェニルアミン、ジフェニルアミン、ベンジルフェニルアミン等が挙げられる。

50

【0019】

一般式(3)で示される化合物として具体的には、 $\text{-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン}$ 、 $\text{-グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン}$ 、 $\text{-グリシドキシプロピルジメチルメトキシシラン}$ 、 $\text{-グリシドキシプロピルトリエトキシシラン}$ 、 $\text{-グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン}$ 、 $\text{-グリシドキシプロピルジメチルエトキシシラン}$ 等が挙げられる。

【0020】

上記一般式(2)のアミン化合物と一般式(3)の $\text{-グリシドキシプロピルアルコキシシラン}$ 化合物を反応させる場合、一般式(2)で示されるアミン化合物と、一般式(3)で示される $\text{-グリシドキシプロピルアルコキシシラン}$ 化合物の配合比は特に限定されないが、反応性、生産性の点から、一般式(3)で示されるシラン化合物1モルに対し、一般式(2)で示されるアミン化合物0.5~10モル、好ましくは0.5~5モル、更に好ましくは0.8~5モルの範囲である。

10

【0021】

上記反応の反応温度は特に限定されないが、50~200、好ましくは70~200、特に80~160が好ましく、反応時間は1~20時間、特に1~15時間が好ましい。

【0022】

なお、上記反応は無溶媒でも進行するが、溶媒を用いることもできる。用いられる溶媒としては、ペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、ヘプタン、イソオクタン、ベンゼン、トルエン、キシレン等の炭化水素系溶媒、メタノール、エタノール等のアルコール系溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶媒、アセトニトリル、N,N-ジメチルホルムアミド等の非プロトン性極性溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム等の塩素化炭化水素系溶媒等が例示される。これらの溶媒は1種を単独で使用してもよく、あるいは2種以上を混合して使用してもよい。溶媒を用いた場合、溶媒の還流下で反応させることが、分子間での縮合を抑制する点で好ましい。

20

【0023】

また、上記式(2)のアミン化合物と式(3)の $\text{-グリシドキシプロピルアルコキシシラン}$ の反応により得られた反応混合物を溶媒還流下で脱アルコール環化反応する際に用いられる溶媒としては、ペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、ヘプタン、イソオクタン、ベンゼン、トルエン、キシレン等の炭化水素系溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶媒、アセトニトリル、N,N-ジメチルホルムアミド等の非プロトン性極性溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム等の塩素化炭化水素系溶媒、上記式(2)のアミン化合物等が例示される。これらの溶媒は1種を単独で使用してもよく、あるいは2種以上を混合して使用してもよい。好ましくは、発生するアルコールより沸点の高い溶媒が良い。

30

反応により発生したアルコールは反応器より気体又は凝集した液体として留去するとよい。また、アルコールを留去する際に、用いた溶媒を共に留去した方がアルコールを留去しやすいため好ましく、更に留去した留分から溶媒のみを分留して反応器内に戻すと用いる溶媒の量を減少することが可能である。

40

【0024】

更に、上記一般式(2)で示されるアミン化合物に、上記一般式(3)で示される $\text{-グリシドキシプロピルアルコキシシラン}$ を反応する際に、溶媒還流下で脱アルコール環化反応を同時に行うことにより、上記一般式(1)記載のアミノ基を有する有機ケイ素化合物を製造することも可能であり、収率の観点から有利である。

【0025】

上記脱アルコール環化反応は無触媒でも進行するが、触媒を用いることもできる。用いられる触媒としては、酸性触媒、塩基性触媒、遷移金属触媒等が挙げられ、反応性の観点から塩基性触媒が好適に用いられる。塩基性触媒の例としては、アルカリ金属水酸化物、

50

アルカリ土類金属水酸化物、アルカリ金属アルコキシド、アルカリ土類金属アルコキシド、4級アンモニウムヒドロキシド等が挙げられる。具体的には、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化セシウム等のアルカリ金属水酸化物、カリウムメトキシド、ナトリウムメトキシド、カリウムエトキシド、ナトリウムエトキシド等のアルカリ金属アルコキシド、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド、テトラブチルアンモニウムヒドロキシド、トリメチルベンジルアンモニウムヒドロキシド等のアルキル、アリール基等を有する4級アンモニウムヒドロキシド等が挙げられ、特にアルカリ金属アルコキシドが好適に用いられる。また、塩基性触媒は水溶液やアルコール溶液等として用いることができる。

【0026】

上記触媒は、単独又は複数で併用してもよく、触媒の配合比は特に限定されないが、ケイ素原子1モルに対し、触媒を0.001~1.0モル、特に0.005~0.1モル用いるのが好ましい。触媒が少なすぎると触媒の十分な効果が発現しない場合があり、多すぎると、触媒の量に見合うだけの反応促進効果が得られない場合がある。

【0027】

本発明の有機ケイ素化合物は、そのまま使用しても問題ないが、溶媒に希釈して用いた方が簡便で好ましい。溶媒としては、水、メタノール、エタノール等のアルコール系溶媒、ペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、ヘプタン、イソオクタン、ベンゼン、トルエン、キシレン等の炭化水素系溶媒、アセトン、メチルイソブチルケトン等のケトン系溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶媒、アセトニトリル、N,N-ジメチルホルムアミド等の非プロトン性極性溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム等の塩素化炭化水素系溶媒等が例示され、特に水、アルコール溶液が好ましい。用いる濃度としては、有機ケイ素化合物が、0.001~50質量%となるように希釈して用いるとよい。

【0028】

本発明の有機ケイ素化合物は、本発明の効果を損なわない範囲であれば、顔料、消泡剤、潤滑剤、防腐剤、pH調節剤、フィルム形成剤、帯電防止剤、抗菌剤、界面活性剤、染料等から選択される他の添加剤の1種以上を含有するものであってもよい。

【0029】

本発明の有機ケイ素化合物の用途は特に限定されるものではないが、具体的には、無機充填剤の表面処理、液状封止剤、鋳物用鋳型、樹脂の表面改質、高分子変性剤及び水系塗料の添加剤等を挙げることができる。

【0030】

本発明の有機ケイ素化合物を用いることで、無機充填剤の表面処理をすることが可能である。無機充填剤としては、ガラス繊維、粉末シリカ、粉末アルミナ、粉末タルク、粉末炭酸カルシウム等が挙げられる。また、該ガラス繊維の材料としては、Eガラス、Cガラス等の一般的に用いられる種類のガラスを用いることができる。該ガラス繊維は、その製品形態に限定されない。ガラス繊維製品は多岐にわたるが、例えば、繊維径が3~30μmのガラス系(フィラメント)の繊維束、撚糸、織物を挙げることができる。

【0031】

無機充填剤を前記の有機ケイ素化合物を用いて処理する方法としては、一般的に用いられる方法が採用できる。即ち、本発明の表面処理剤をそのままもしくは希釈して用い、これに前記無機充填剤を浸漬させた後、無機充填剤を引き上げて乾燥する方法や、この表面処理剤をそのままもしくは希釈したものを無機充填剤表面にスプレーした後、無機充填剤を乾燥する方法等が挙げられる。

【実施例】

【0032】

以下、合成例及び実施例を示して本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例に制限されるものではない。なお、下記例中、Meはメチル基、Etはエチル基を示す。

【0033】

10

20

30

40

50

【実施例 1】2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N , N - ジアリルアミノメチル) - 1 , 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタンの製造

攪拌機、還流器、滴下ロート及び温度計を備えたフラスコに、ジアリルアミン 47 g (0 . 48 モル) を仕込み、 - グリシドキシプロピルトリメトキシシラン 94 g (0 . 40 モル) を 105 ~ 115 で 6 時間かけて滴下し、その温度で 2 時間攪拌して、黄色透明な反応液を得た。

【 0034】

次いで、攪拌機、分留頭、還流管、滴下ロート及び温度計を備えたフラスコに、トルエン 300 ml、28 質量%ナトリウムメトキシドメタノール溶液 1.5 g を仕込み、還流下に上記得られた反応液を滴下しながら、アルコールを含む留分を徐々に抜き出した。更に、内温が 145 になるまで留分を抜き出し反応を終了した。得られた反応液を蒸留することで、139 ~ 141 / 0.3 kPa の淡黄色透明な留分を 92 g 得た。

10

【 0035】

得られた留分の質量スペクトル、¹H - NMR スペクトル (重クロロホルム溶媒)、IR スペクトルを測定した。図 1 には¹H - NMR スペクトルのチャート、図 2 には IR スペクトルのチャートを示した。質量スペクトルの結果を下記に示す。

質量スペクトル

m / z 301、260、228、110、41

以上の結果より、得られた留分は 2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N , N - ジアリルアミノメチル) - 1 , 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタンであることを確認した。

20

【 0036】

【実施例 2】2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - メチル - N - フェニルアミノメチル) - 1 , 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタンの製造

攪拌機、還流器、滴下ロート及び温度計を備えたフラスコに、メチルアニリン 96 g (0 . 90 モル) を仕込み、 - グリシドキシプロピルトリメトキシシラン 71 g (0 . 30 モル) を 125 ~ 130 で 6 時間かけて滴下し、その温度で 2 時間攪拌して、黄色透明な反応液を得た。

【 0037】

次いで、攪拌機、分留頭、還流管、滴下ロート及び温度計を備えたフラスコに、トルエン 200 ml、28 質量%ナトリウムメトキシドメタノール溶液 0.5 g を仕込、還流下に上記得られた反応液を滴下しながら、アルコールを含む留分を徐々に抜き出した。更に内温が 145 になるまで留分を抜き出し反応を終了した。得られた反応液を蒸留することで、157 ~ 158 / 0.2 kPa の淡黄色透明な留分を 68 g 得た。

30

【 0038】

得られた留分の質量スペクトル、¹H - NMR スペクトル (重クロロホルム溶媒)、IR スペクトルを測定した。図 3 には¹H - NMR スペクトルのチャート、図 4 には IR スペクトルのチャートを示した。質量スペクトルの結果を下記に示す。

質量スペクトル

m / z 311、280、191、120、77

以上の結果より、得られた留分は 2, 2 - ジメトキシ - 8 - (N - メチル - N - フェニルアミノメチル) - 1 , 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタンであることを確認した。

40

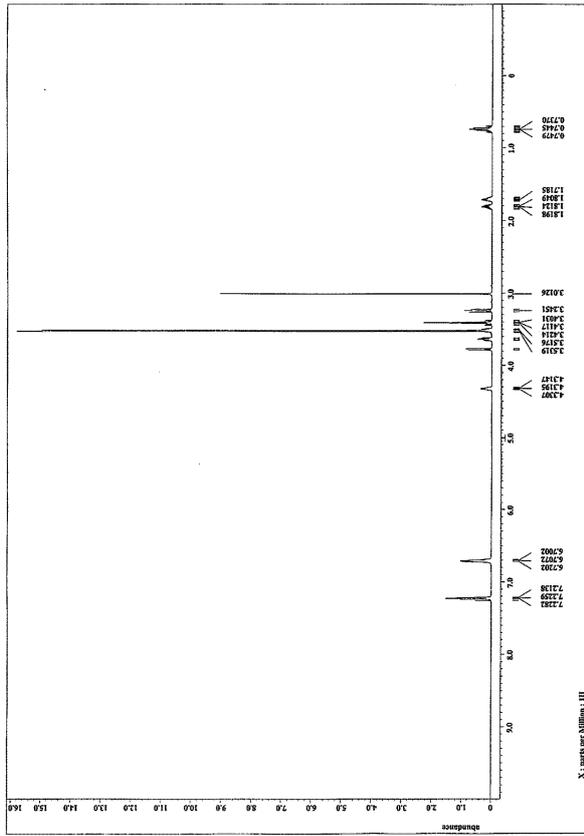
【 0039】

【実施例 3】2 - エトキシ - 2 - メチル - 8 - (N , N - ジアリルアミノメチル) - 1 , 6 - ジオキサ - 2 - シラシクロオクタンの製造

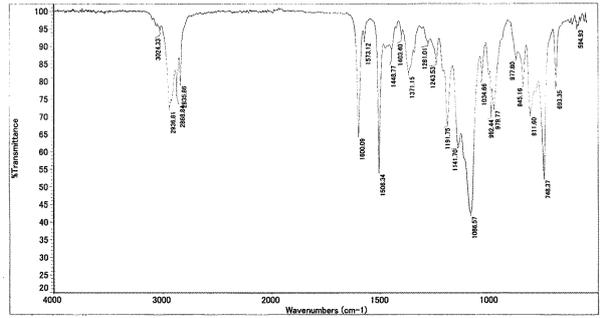
攪拌機、分留頭、還流管、滴下ロート及び温度計を備えたフラスコに、ジアリルアミン 190 g (2.0 モル)、20 質量%ナトリウムエトキシドエタノール溶液 0.5 g を仕込み、還流下 - グリシドキシプロピルジエトキシメチルシラン 74 g (0.30 モル) を 8 時間かけて滴下しながら、生成するエタノールを含む留分を徐々に抜き出した。得られた反応液を蒸留することで、121 ~ 122 / 0.2 kPa の黄色透明な留分を 52 g 得た。

50

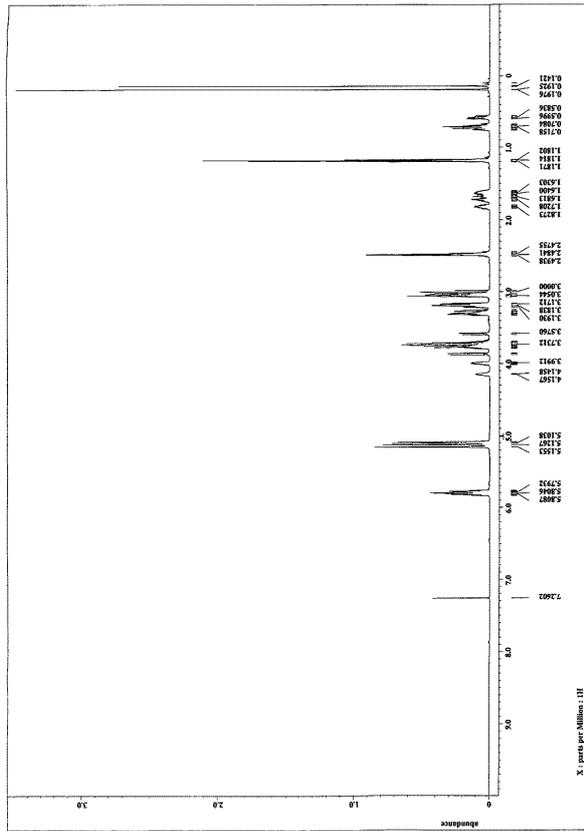
【 3 】



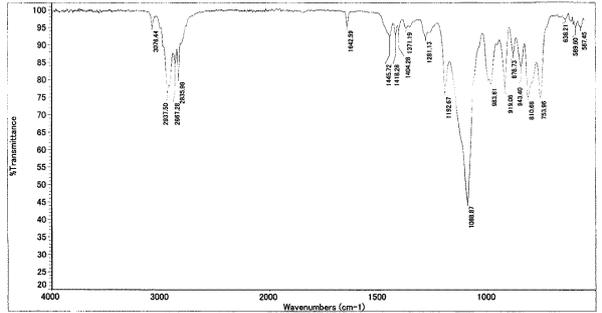
【 4 】



【 5 】



【 6 】



フロントページの続き

- (72)発明者 本間 孝之
新潟県上越市頸城区西福島28番地1 信越化学工業株式会社 合成技術研究所内
- (72)発明者 久保田 透
新潟県上越市頸城区西福島28番地1 信越化学工業株式会社 合成技術研究所内
- (72)発明者 殿村 洋一
新潟県上越市頸城区西福島28番地1 信越化学工業株式会社 合成技術研究所内

審査官 前田 憲彦

- (56)参考文献 特開2010-120925(JP,A)
国際公開第2015/098264(WO,A1)
特開2010-215715(JP,A)
特開2010-285406(JP,A)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
C07F 7/00
C09K 3/00
CAplus/REGISTRY(STN)